Cours d'Électronique : Les semi-conducteurs et la diode

A. Arciniegas F. Boucher V. Gauthier N. Wilkie-Chancellier A. Bouzzit

IUT Cergy-Pontoise, Dep GEII, site de Neuville







Plan du cours

- Physique des semi-conducteurs
- 2 La théorie de la diode
- Un premier circuit à diode
- Quelques diodes particulières

Physique des semi-conducteurs

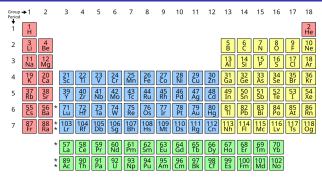


Tableau périodique des éléments

(CYU) Électronique - \$1 4/22

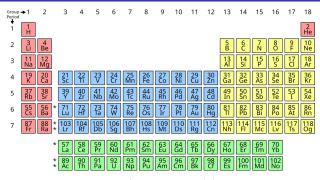


Tableau périodique des éléments

 \bullet physiques, le noyau (protons et neutrons) \approx 99 % de la masse des atomes

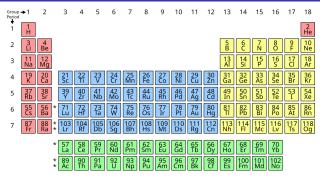


Tableau périodique des éléments

- ullet physiques, le noyau (protons et neutrons) pprox 99 % de la masse des atomes
- ullet chimiques, le nuage électronique ou "orbites d'électrons" pprox 99 % du volume des atomes

(CYU) Électronique - \$1 4/2

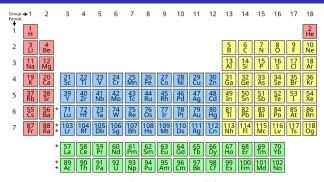


Tableau périodique des éléments

- ullet physiques, le noyau (protons et neutrons) pprox 99 % de la masse des atomes
- \bullet chimiques, le nuage électronique ou "orbites d'électrons" \approx 99 % du volume des atomes

Dans le tableau périodique, les éléments sont classés par valeur croissante de nombre de protons (Z, numéro atomique).

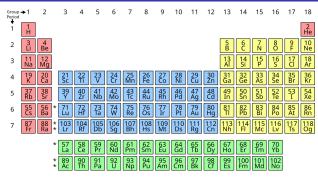


Tableau périodique des éléments chimiques

Le block "d" (bleu), correspond aux métaux de transition ; certains éléments comme l'argent, le cuivre, ou l'or, ont une répartition du nuage électronique pour laquelle un électron mobile est en périphérie (bande de valence).

(CYU) Électronique - \$1 5/

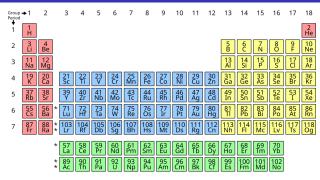


Tableau périodique des éléments chimiques

Le block "d" (bleu), correspond aux métaux de transition; certains éléments comme l'argent, le cuivre, ou l'or, ont une répartition du nuage électronique pour laquelle un électron mobile est en périphérie (bande de valence).

Conducteur: matériau pour lequel une force extérieure due à une différence de potentiel peut très facilement arracher l'électron mobile en périphérie (**électron de valence**) lorsque l'attraction entre celui-ci et le reste de l'atome est très faible. Les meilleurs conducteurs ont un électron de valence.

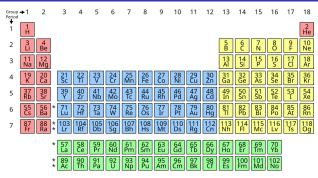


Tableau périodique des éléments chimiques

Isolant: matériau pour lequel une force extérieure due à une différence de potentiel peut très difficilement arracher les électrons de valence (les meilleurs en ont huit).

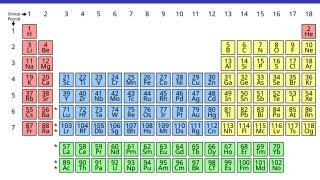
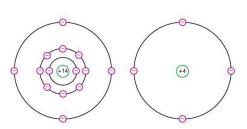


Tableau périodique des éléments chimiques

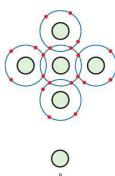
Isolant: matériau pour lequel une force extérieure due à une différence de potentiel peut très difficilement arracher les électrons de valence (les meilleurs en ont huit).

Semi-conducteur: matériau dont les propriétés électriques sont à mi-chemin entre les conducteurs et les isolants. Les meilleurs semi-conducteurs ont quatre électrons de valence (cas du germanium et du silicium).

Le cristal de silicium

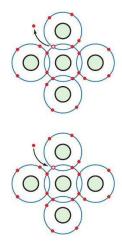


Représentation de l'atome de silicium selon le modèle de Bohr (d'après A. Malvino).



Atomes dans un cristal et liaisons covalentes (d'après A. Malvino).

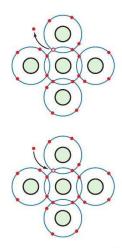
Le cristal de silicium



Des électrons et des trous (d'après A. Malvino).

• L'agitation thermique entraîne la création des paires électrons libres-trous.

Le cristal de silicium



Des électrons et des trous (d'après A. Malvino).

- L'agitation thermique entraîne la création des paires électrons libres-trous.
- Les électrons libres et les trous se recombinent.

Semi-conducteur intrinsèque = semi-conducteur pur.

Semi-conducteur intrinsèque = semi-conducteur pur.

 Un cristal de silicium (Si) est intrinsèque si tous les atomes qui le composent sont des atomes de Si.

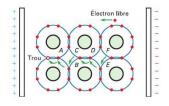
Semi-conducteur intrinsèque = semi-conducteur pur.

- Un cristal de silicium (Si) est intrinsèque si tous les atomes qui le composent sont des atomes de Si.
- À température ambiante, un cristal de Si se comporte comme un isolant car il y a peu d'électrons libres et de trous créés par l'agitation thermique.

(CYU) Électronique - \$1 8/22

Semi-conducteur intrinsèque = semi-conducteur pur.

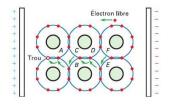
- Un cristal de silicium (Si) est intrinsèque si tous les atomes qui le composent sont des atomes de Si.
- À température ambiante, un cristal de Si se comporte comme un isolant car il y a peu d'électrons libres et de trous créés par l'agitation thermique.



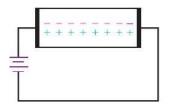
Déplacement des électrons libres et des trous (d'après A. Malvino).

Semi-conducteur intrinsèque = semi-conducteur pur.

- Un cristal de silicium (Si) est intrinsèque si tous les atomes qui le composent sont des atomes de Si.
- À température ambiante, un cristal de Si se comporte comme un isolant car il y a peu d'électrons libres et de trous créés par l'agitation thermique.



Déplacement des électrons libres et des trous (d'après A. Malvino).



Flux de porteurs (d'après A. Malvino).

Par la suite, on conçoit le courant dans un semi-conducteur comme la somme de deux flux : celui des électrons dans un sens et celui des trous dans l'autre sens.

On appelle souvent **porteurs de charge** les électrons libres et les trous, car ils transportent une charge d'un endroit à un autre.

Dopage: est une méthode permettant d'augmenter la conductivité d'un semiconducteur. Cela consiste à introduire des impuretés dans un cristal intrinsèque pour modifier ses propriétés électriques. On parle de semi-conducteur dopé ou extrinsèque.

Dopage : est une méthode permettant d'augmenter la conductivité d'un semiconducteur. Cela consiste à introduire des impuretés dans un cristal intrinsèque pour modifier ses propriétés électriques. On parle de semi-conducteur dopé ou extrinsèque.

Pour augmenter,

 le nombre d'électrons libres : ajout des atomes pentavalents (p.e. arsenic ou phosphore);

Dopage: est une méthode permettant d'augmenter la conductivité d'un semiconducteur. Cela consiste à introduire des impuretés dans un cristal intrinsèque pour modifier ses propriétés électriques. On parle de semi-conducteur dopé ou extrinsèque.

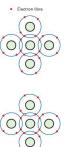
Pour augmenter,

- le nombre d'électrons libres : ajout des atomes pentavalents (p.e. arsenic ou phosphore);
- le nombre de trous : ajout des atomes trivalents (p.e. aluminium ou gallium).

Dopage : est une méthode permettant d'augmenter la conductivité d'un semiconducteur. Cela consiste à introduire des impuretés dans un cristal intrinsèque pour modifier ses propriétés électriques. On parle de semi-conducteur dopé ou extrinsèque.

Pour augmenter,

- le nombre d'électrons libres : ajout des atomes pentavalents (p.e. arsenic ou phosphore);
- le nombre de trous : ajout des atomes trivalents (p.e. aluminium ou gallium).

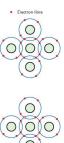


Dopage d'un semi-conducteur (d'après A. Malvino).

Dopage : est une méthode permettant d'augmenter la conductivité d'un semiconducteur. Cela consiste à introduire des impuretés dans un cristal intrinsèque pour modifier ses propriétés électriques. On parle de semi-conducteur dopé ou extrinsèque.

Pour augmenter,

- le nombre d'électrons libres : ajout des atomes pentavalents (p.e. arsenic ou phosphore);
- le nombre de trous : ajout des atomes trivalents (p.e. aluminium ou gallium).



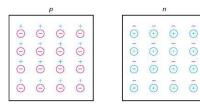
Dopage d'un semi-conducteur (d'après A. Malvino).

Les deux types de semi-conducteurs

- semi-conducteur de *type N* = Si + atomes pentavalents = excès d'électrons libres
- semi-conducteur de type P = Si + atomes trivalents = excès de trous

La jonction PN (1/3): diode

Diode = deux électrodes

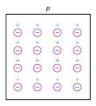


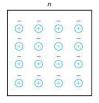
Deux types de semi-conducteurs (d'après A. Malvino).

Que se passe-t-il lorsque on fabrique un cristal unique avec un côté P et un côté N ?

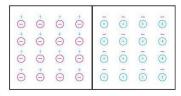
La jonction PN (1/3): diode

Diode = deux électrodes





Deux types de semi-conducteurs (d'après A. Malvino).



La jonction PN (d'après A. Malvino).

Que se passe-t-il lorsque on fabrique un cristal unique avec un côté P et un côté N ?

On crée une **diode à jonction**, la jonction étant la frontière où le *type P* voisine le *type N*.

(CYU) Électronique - \$1

Ю	NS	ZONE DE DÉPLÉTION
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Création des ions et la zone de déplétion (d'après A. Malvino).

À cause de leur répulsion les uns envers les autres, les électrons libres du côté N ont tendance à diffuser (se disperser) dans toutes les directions, y compris autour de la jonction.

(CYU) Électronique - \$1 11/22

Ю	NS	ZONE DE DÉPLÉTION
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Création des ions et la zone de déplétion (d'après A. Malvino).

À cause de leur répulsion les uns envers les autres, les électrons libres du côté N ont tendance à diffuser (se disperser) dans toutes les directions, y compris autour de la jonction.

Quelques-uns traversent la jonction et entrent dans la région P : ceci entraîne la disparition d'un trou et un électron libre devient un électron de valence.

(CYU) Électronique - S1 11/22

IONS	ZONE DE DÉPLÉTION

Création des ions et la zone de déplétion (d'après A. Malvino).

Chaque fois qu'un électron diffuse à travers la jonction, il crée une paire d'ions; la neutralité électrique du cristal disparaît dans cette région de l'espace (zone de déplétion) où les électrons libres commencent à subir une force qui a tendance à s'opposer à leur diffusion (phénomène de jonction).

(CYU) Électronique - S1 11/22

Création des ions et la zone de déplétion (d'après A. Malvino).

Chaque fois qu'un électron diffuse à travers la jonction, il crée une paire d'ions; la neutralité électrique du cristal disparaît dans cette région de l'espace (zone de déplétion) où les électrons libres commencent à subir une force qui a tendance à s'opposer à leur diffusion (phénomène de jonction).

Barrière de potentiel

La diffusion des électrons à travers la jonction s'arrête jusqu'à ce qu'un certain équilibre soit atteint : il en résulte une différence de potentiel appelée **barrière de potentiel**.

(CYU) Électronique - \$1 11/22

Création des ions et la zone de déplétion (d'après A. Malvino).

Chaque fois qu'un électron diffuse à travers la jonction, il crée une paire d'ions; la neutralité électrique du cristal disparaît dans cette région de l'espace (zone de déplétion) où les électrons libres commencent à subir une force qui a tendance à s'opposer à leur diffusion (phénomène de jonction).

Barrière de potentiel

La diffusion des électrons à travers la jonction s'arrête jusqu'à ce qu'un certain équilibre soit atteint : il en résulte une différence de potentiel appelée **barrière de potentiel**.

À 25 °C, elle vaut :

- 0.3 V pour le germanium.
- 0,7 V pour le silicium.

Polarisation directe

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté N et la borne positive sur le côté P.

Polarisation directe

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté N et la borne positive sur le côté P.

Si la tension de la source est supérieure à la *barrière de potentiel*, les électrons libres ont une énergie suffisante pour traverser la zone de déplétion et aller se recombiner avec les trous du côté P.

Polarisation directe

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté N et la borne positive sur le côté P.

Si la tension de la source est supérieure à la *barrière de potentiel*, les électrons libres ont une énergie suffisante pour traverser la zone de déplétion et aller se recombiner avec les trous du côté P.

Polarisation inverse

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté P et la borne positive sur le côté N.

Polarisation directe

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté N et la borne positive sur le côté P.

Si la tension de la source est supérieure à la *barrière de potentiel*, les électrons libres ont une énergie suffisante pour traverser la zone de déplétion et aller se recombiner avec les trous du côté P.

Polarisation inverse

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté P et la borne positive sur le côté N.

Divers phénomènes ont lieu:

- Élargissement de la zone de déplétion
- Apparition d'un courant de saturation
- Apparition d'un courant de fuite superficiel

Polarisation directe

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté N et la borne positive sur le côté P.

Si la tension de la source est supérieure à la *barrière de potentiel*, les électrons libres ont une énergie suffisante pour traverser la zone de déplétion et aller se recombiner avec les trous du côté P.

Polarisation inverse

Lorsqu'on applique une source de tension continue sur la diode avec la borne négative sur le côté P et la borne positive sur le côté N.

Divers phénomènes ont lieu:

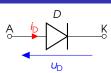
- Élargissement de la zone de déplétion
- Apparition d'un courant de saturation
- Apparition d'un courant de fuite superficiel

Tension de claquage

Limite de la tension inverse (souvent > 50 V) qu'une diode peut supporter avant d'être détruite en raison de l'augmentation disproportionnée de porteurs minoritaires (phénomène d'avalanche).

La théorie de la diode

La diode est un composant non-linéaire :



 $_{\Lambda}i_{D}(A)$

Équation de Shockley :

$$i_{D} = I_{S}.\left(\exp\left(\frac{u_{D}}{n.V_{T}}\right) - 1\right)$$

- Is: Courant de saturation inverse
 - $pA \leq l_S \leq nA$
 - Exemple: 1N4148, $I_S \simeq 25 \, \text{nA}$ pour $u_D = -20 \text{ V}$
- \bullet **V**_T: Tension thermique

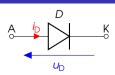
$$V_{
m T}=rac{kT}{e^-}\simeq 26\,mV$$
 à $T=300\,K$

• **n**: facteur de qualité, $1 \le n \le 2$ Idéalement, n=1.



Électronique - S1

La diode est un composant **non-linéaire** :



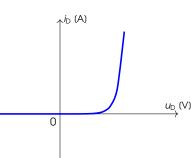
• Équation de Shockley :

$$i_{D} = I_{S}.\left(\exp\left(\frac{u_{D}}{n.V_{T}}\right) - 1\right)$$

- ullet I_S : Courant de saturation inverse
 - $pA \leq l_S \leq nA$
 - Exemple: 1N4148, $I_S \simeq 25 \,\text{nA}$ pour $u_D = -20 \,\text{V}$
- \mathbf{V}_{T} : Tension thermique

$$V_{\rm T}=rac{kT}{{
m e}^-}\simeq 26\,mV$$
 à $T=300\,K$

• **n**: facteur de qualité, $1 \le n \le 2$ Idéalement, n = 1.

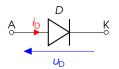


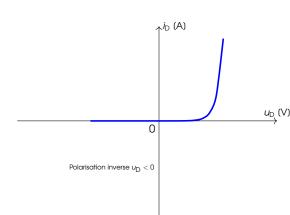
La diode est un composant **non-linéaire** :

Équation de Shockley :

$$i_{\mathrm{D}} = i_{\mathrm{S}}.\left(\exp\left(\frac{u_{\mathrm{D}}}{n.V_{\mathrm{T}}}\right) - 1\right)$$

ullet $u_{\mathrm{D}} < 0$: polarisation inverse



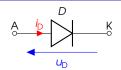


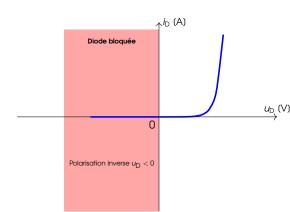
La diode est un composant non-linéaire :

Équation de Shockley :

$$i_{\mathrm{D}} = i_{\mathrm{S}}.\left(\exp\left(\frac{u_{\mathrm{D}}}{n.V_{\mathrm{T}}}\right) - 1\right)$$

- ullet $u_{\mathrm{D}} < 0$: polarisation inverse
 - Diode "bloquée"



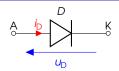


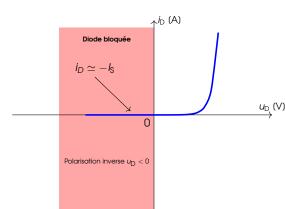
La diode est un composant **non-linéaire** :

Équation de Shockley :

$$i_{D} = I_{S}.\left(\exp\left(\frac{u_{D}}{n.V_{T}}\right) - 1\right)$$

- ullet $u_{D} < 0$: polarisation inverse
 - Diode "bloquée"
 - $i_D \simeq -l_S$ (Courant de fuite, idéalement \rightarrow 0)





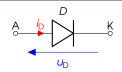
La diode est un composant **non-linéaire** :

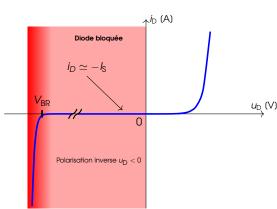
• Équation de Shockley :

$$\emph{i}_{D} = \emph{i}_{S}.\left(\exp\left(\frac{\emph{u}_{D}}{\emph{n}.\emph{V}_{T}}\right) - 1\right)$$

- ullet $u_{\mathrm{D}} < 0$: polarisation inverse
 - Diode "bloquée"
 - $i_D \simeq -l_{\rm S}$ (Courant de fuite, idéalement \rightarrow 0)
 - Claquage inverse :
 - lacktriangle tension inversion maximale $V_{
 m BR}$
 - phénomène d'avalanche irréversible
 - o courant inverse très élevé
 - destruction de la diode

Exemple: 1N4148, $V_{BR} \leq -100 V$



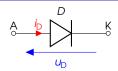


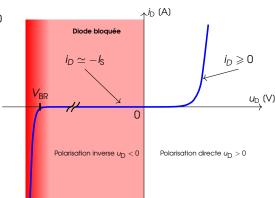
La diode est un composant **non-linéaire** :

Équation de Shockley :

$$i_{\mathrm{D}} = i_{\mathrm{S}}.\left(\exp\left(\frac{u_{\mathrm{D}}}{n.V_{\mathrm{T}}}\right) - 1\right)$$

• $u_D \geqslant 0$: polarisation directe, $i_D \geqslant 0$



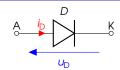


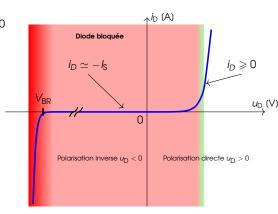
La diode est un composant **non-linéaire** :

Équation de Shockley :

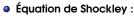
$$i_{D} = I_{S}.\left(\exp\left(\frac{u_{D}}{n.V_{T}}\right) - 1\right)$$

- $u_D \geqslant 0$: polarisation directe, $i_D \geqslant 0$
 - u_D < V_F (seuil):
 diode "bloquée"
 (Courant très faible à négligeable)



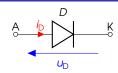


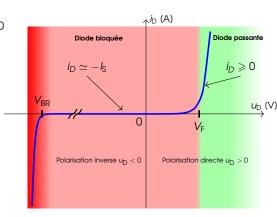
La diode est un composant **non-linéaire** :

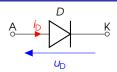


$$i_{\mathrm{D}} = i_{\mathrm{S}}.\left(\exp\left(\frac{u_{\mathrm{D}}}{n.V_{\mathrm{T}}}\right) - 1\right)$$

- $u_D \geqslant 0$: polarisation directe, $i_D \geqslant 0$
 - u_D < V_F (seuil): diode "bloquée" (Courant très faible à négligeable)
 - $u_D > V_F$:
 diode "passante"
 (Courant $i_D > 0$)
 - Valeurs typiques de seuils:
 - Diodes au silicium : $V_{\rm F} \simeq 0.7 \ {
 m V}$
 - Diodes au germanium : V_F ≈ 0,3 V (moins utilisée car autres défauts)

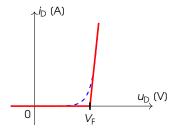


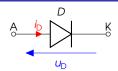




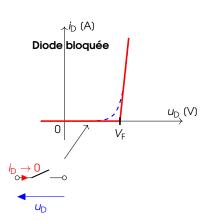
Seuil de diode + résistance:

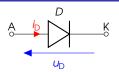
- Simplification et linéarisation de la caractéristique complète
- Définition du seuil de diode





- Seuil de diode + résistance:
 - Simplification et linéarisation de la caractéristique complète
 - Définition du seuil de diode
- $u_{\rm D} < V_{\rm F}$: diode bloquée
 - $I_D \rightarrow 0$
 - Čircuit ouvert

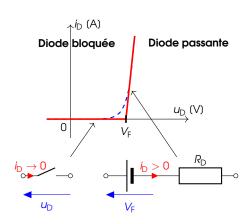




Seuil de diode + résistance:

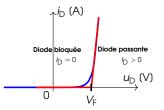
- Simplification et linéarisation de la caractéristique complète
- Définition du seuil de diode
- $u_D < V_F$: diode bloquée
 - $I_D \rightarrow 0$
 - Čircuit ouvert
- $u_D \geqslant V_F$: diode passante
 - $I_D > 0$
 - Circuit "fermé"
 - Résistance dynamique

$$R_{\rm D} = \left. \frac{\Delta u_{\rm D}}{\Delta i_{\rm D}} \right|_{u_{\rm D} > V_{\rm F}}$$



- Simplifications / linéarisations de la caractéristique complète en polarisation directe
- 3 caractéristiques simplifiées dépendent de l'utilisation

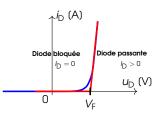
- Simplifications / linéarisations de la caractéristique complète en polarisation directe
- 3 caractéristiques simplifiées dépendent de l'utilisation
- Seuil de diode + résistance



- $u_D < 0$: diode bloquée
 - $\bullet \ I_D \to 0$
- u_D ≥ V_F: diode passante
 - $I_{D} > 0$
 - Résistance dynamique

$$R_{\rm D} = \left. \frac{\Delta u_{\rm D}}{\Delta l_{\rm D}} \right|_{u_{\rm D} > V_{\rm F}}$$

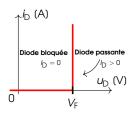
- Simplifications / linéarisations de la caractéristique complète en polarisation directe
- 3 caractéristiques simplifiées dépendent de l'utilisation
- Seuil de diode + résistance



- u_D < 0 : diode bloquée
 - \bullet $I_D \rightarrow 0$
- u_D ≥ V_F: diode passante
 - I_D > 0
 Résistance dynamique

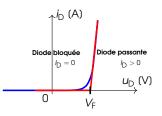
$$R_{\rm D} = \left. \frac{\Delta u_{\rm D}}{\Delta l_{\rm D}} \right|_{u_{\rm D} > V_{\rm F}}$$

Seuil de diode



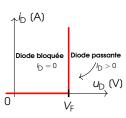
- u_D < 0 : diode bloquée
- u_D = V_F: diode passante
 - $u_D \rightarrow constante$

- Simplifications / linéarisations de la caractéristique complète en polarisation directe
- 3 caractéristiques simplifiées dépendent de l'utilisation
- Seuil de diode + résistance



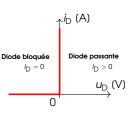
- $u_{\rm D} < 0$: diode bloquée
 - $I_D \rightarrow 0$
- u_D ≥ V_F: diode passante
 - I_D > 0
 - Résistance dynamique $R_{\rm D} = \left. \frac{\Delta u_{\rm D}}{\Delta l_{\rm D}} \right|_{u_{\rm D} > V_{\rm F}}$

Seuil de diode



- $u_{\rm D} < 0$: diode bloquée
- u_D = V_F: diode passante
 - $u_D \rightarrow constante$

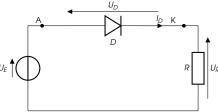
Seuil nul



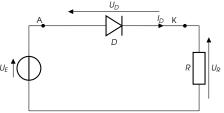
- u_D < 0 : diode bloquée
- $u_D = 0$: diode passante
 - $u_{D} \rightarrow \text{constante nulle}$

Un premier circuit à diode

On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\cal E}$ est une tension continue.



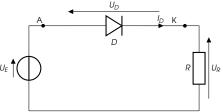
On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\cal E}$ est une tension continue.



Méthode

• L'étude des tensions U_D et U_R ou du courant I_D nécessite de remplacer la diode par un schéma équivalent.

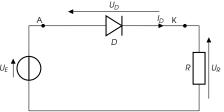
On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\it E}$ est une tension continue.



Méthode

- L'étude des tensions U_D et U_R ou du courant I_D nécessite de remplacer la diode par un schéma équivalent.
- Nous remplaçons à priori la diode par son schéma équivalent de diode passante (source de tension et résistance en série).

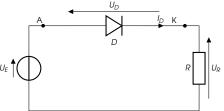
On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\cal E}$ est une tension continue.



Méthode

- \bullet L'étude des tensions U_D et U_R ou du courant I_D nécessite de remplacer la diode par un schéma équivalent.
- Nous remplaçons à priori la diode par son schéma équivalent de diode passante (source de tension et résistance en série).
- Si l'étude montre que le courant circule dans la diode (de l'anode vers la cathode), donc $I_D > 0$, et le choix fait à priori est conservé.

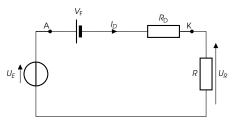
On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\it E}$ est une tension continue.



Méthode

- L'étude des tensions U_D et U_R ou du courant I_D nécessite de remplacer la diode par un schéma équivalent.
- Nous remplaçons à priori la diode par son schéma équivalent de diode passante (source de tension et résistance en série).
- Si l'étude montre que le courant circule dans la diode (de l'anode vers la cathode), donc $I_D>0$, et le choix fait à priori est conservé.
- Le cas échéant, l'étude du circuit est effectuée en remplaçant la diode par son schéma équivalent de diode bloquée.

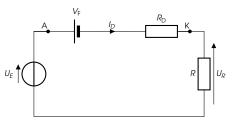
On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\cal E}$ est une tension continue.



À partir du pont diviseur de tension,

$$U_R = \frac{(U_E - V_F)}{R_D + R} R$$

On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\cal E}$ est une tension continue.

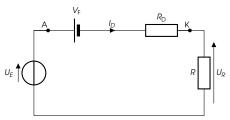


À partir du pont diviseur de tension,

$$U_R = \frac{(U_E - V_F)}{R_D + R} R$$

d'où la condition pour que la diode soit passante : $U_E - V_F > 0$ ou $U_E > V_F$.

On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension $U_{\it E}$ est une tension continue.



À partir du pont diviseur de tension,

$$U_R = \frac{(U_E - V_F)}{R_D + R} R$$

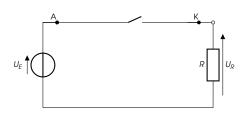
d'où la condition pour que la diode soit passante : $U_E-V_F>0$ ou $U_E>V_F$. Ainsi on obtient :

$$\bullet \ I_D = \tfrac{(U_E - V_F)}{R_D + R}$$

•
$$U_D = V_F + \frac{(U_E - V_F)}{R_D + R} R_D$$

(CYU) Électronique - \$1 18/22

En revanche si on a $U_{\it E} < V_{\it F}$, alors le schéma équivalent devient :



On obtient:

- $I_D = 0$
- $\bullet \ U_D = U_E$
- $U_R = 0$

Cette étude calculatoire nous permet de connaître le **point de fonctionnement Q** de la diode, noté (U_{D0},I_{D0}) .

Cette étude calculatoire nous permet de connaître le **point de fonctionnement Q** de la diode, noté (U_{D0},I_{D0}) .

D'après l'étude précédente, l'équation de la droite de charge est obtenue à partir de :

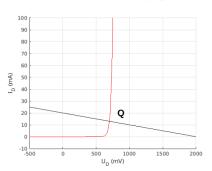
- $U_D = U_E RI_D$, avec $U_D = U_E$ si $I_D = 0$ (blocage)
- $I_D=\frac{U_E-U_D}{R}$, avec $I_D=\frac{U_E}{R}$ si $U_D=0$ (saturation)

Cette étude calculatoire nous permet de connaître le **point de fonctionnement Q** de la diode, noté (U_{D0},I_{D0}) .

D'après l'étude précédente, l'équation de la droite de charge est obtenue à partir de :

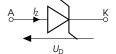
- $U_D = U_E RI_D$, avec $U_D = U_E$ si $I_D = 0$ (blocage)
- $I_D = \frac{U_E U_D}{R}$, avec $I_D = \frac{U_E}{R}$ si $U_D = 0$ (saturation)

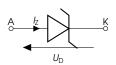
Le point Q est ainsi situé sur la caractéristique $I_D = f(U_D)$ de la diode :

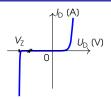


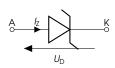
La droite de charge

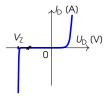
Quelques diodes particulières





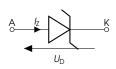


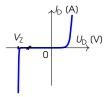




Caractéristiques

C'est une diode au silicium que le constructeur a optimisée pour opérer dans la zone de claquage.



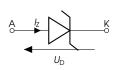


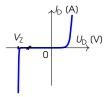
Caractéristiques

C'est une diode au silicium que le constructeur a optimisée pour opérer dans la zone de claquage.

Dans cette zone :

• Elle présente un coude de tension inverse très net, suivi d'une croissance presque verticale du courant.



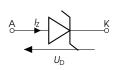


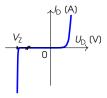
Caractéristiques

C'est une diode au silicium que le constructeur a optimisée pour opérer dans la zone de claquage.

Dans cette zone :

- Elle présente un coude de tension inverse très net, suivi d'une croissance presque verticale du courant.
- ullet La tension est presque constante, approximativement égale à $\emph{V}_{\emph{Z}}.$





Caractéristiques

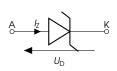
C'est une diode au silicium que le constructeur a optimisée pour opérer dans la zone de claquage.

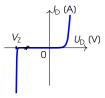
Dans cette zone :

- Elle présente un coude de tension inverse très net, suivi d'une croissance presque verticale du courant.
- ullet La tension est presque constante, approximativement égale à $V_{\mathbf{Z}}$.

Utilisation

Régulation de tension connectée en dérivation (**régulateur** shunt) car elle permet d'obtenir une tension continue fixe inférieure à celle donnée par une alimentation.





Caractéristiques

C'est une diode au silicium que le constructeur a optimisée pour opérer dans la zone de claquage.

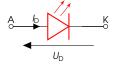
Dans cette zone :

- Elle présente un coude de tension inverse très net, suivi d'une croissance presque verticale du courant.
- ullet La tension est presque constante, approximativement égale à $V_{\rm Z}$.

Utilisation

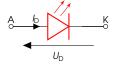
Régulation de tension connectée en dérivation (**régulateur** shunt) car elle permet d'obtenir une tension continue fixe inférieure à celle donnée par une alimentation.

Application: alimentation stabilisée et protection contre les surtensions.



Caractéristiques

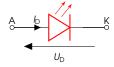
Comme une diode ordinaire, mais lorsqu'elle est passante, l'énergie est rayonnée sous forme de lumière (l'effet est appelé **électroluminescence**).



Caractéristiques

Comme une diode ordinaire, mais lorsqu'elle est passante, l'énergie est rayonnée sous forme de lumière (l'effet est appelé **électroluminescence**).

- La couleur rayonnée dépend des matériaux semi-conducteurs utilisés dans la fabrication.
- Pour les LED faible puissance les valeurs typiques : $U_D \approx 2$ V et $I_D \approx 20$ mA.



Caractéristiques

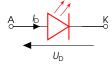
Comme une diode ordinaire, mais lorsqu'elle est passante, l'énergie est rayonnée sous forme de lumière (l'effet est appelé **électroluminescence**).

- La couleur rayonnée dépend des matériaux semi-conducteurs utilisés dans la fabrication.
- Pour les LED faible puissance les valeurs typiques : $U_D \approx 2 \text{ V}$ et $I_D \approx 20 \text{ mA}$.

Utilisation

Principalement le remplacement de lampes incandescentes car elles ont :

- une consommation énergétique plus basse
- une plus petite taille
- une plus longue durée de vie



Caractéristiques

Comme une diode ordinaire, mais lorsqu'elle est passante, l'énergie est rayonnée sous forme de lumière (l'effet est appelé **électroluminescence**).

- La couleur rayonnée dépend des matériaux semi-conducteurs utilisés dans la fabrication.
- Pour les LED faible puissance les valeurs typiques : $U_D \approx 2$ V et $I_D \approx 20$ mA.

Utilisation

Principalement le remplacement de lampes incandescentes car elles ont :

- une consommation énergétique plus basse
- une plus petite taille
- une plus longue durée de vie

Applications: éclairage (ampoules), affichage électronique (écrans TV et autre), source de lumière quasi-monochromatique (fibres optiques, télécommandes, instrumentation scientifique et industrielle)...